

04

© 1990

ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАЗИСТАЦИОНАРНОГО ПСЕВДОИСКРОВОГО РАЗРЯДА В ГЕЛИИ

С.В. Б у ш у е в, Е.Ф. П р о з о р о в,
К.Н. У ль я н о в

В последнее время значительный интерес проявляется к созданию систем сильноточной коммутации на основе псевдоискрового разряда [1, 2]. Псевдоискра представляет собой специфическую форму разряда при низких давлениях газа в условиях, промежуточных между минимумом кривой Пашена и вакуумным пробоем и при специальной геометрии электродов, имеющих катодное и анодное отверстия.

Несмотря на успешное применение псевдоискровых разрядников в коммутационных системах [3, 4], физика таких разрядов выяснена недостаточно и требует дальнейшего изучения.

В данном сообщении приведены результаты экспериментального изучения псевдоискрового разряда в гелии при давлениях газа $2 \cdot 10^{-2} - 10^{-1}$ Тор.

Исследуемый макет был выполнен в виде цилиндрической трубы из молибденового стекла Ø 50 и длиной 250 мм, в которой располагались анодный, катодный и поджигающий электроды, имеющие электрические выводы на торцы трубы. Анодом и катодом разряда являлись полые цилиндрические электроды из никеля, полностью закрытые с одного торца и имеющие отверстия Ø 8 мм в центре другого, расположенного со стороны разрядного промежутка. Диаметр электродов составлял 40, а высота 12 мм, расстояние между анодом и катодом 5 мм. Поджигающий электрод представлял собой никелиевую шайбу Ø 32 мм с отверстием 8 мм, наложенную на поверхность катода через тefлоновую прокладку толщиной 0,3 мм. При подаче напряжения между поджигающим электродом и катодом происходил пробой по поверхности диэлектрика, который инициировал пробой основного разрядного промежутка.

Разрядная трубка имела отвод для соединения с системой откачки и газового наполнения. Смена газа проводилась через каждые 5–10 включений, что обеспечивало повторяемость характеристик разряда.

В процессе изучения разряда производились осциллографические измерения тока, напряжения на промежутке и съемка эзопограмм разряда. Для измерения токов использовался пояс Роговского, для напряжения – делитель напряжения.

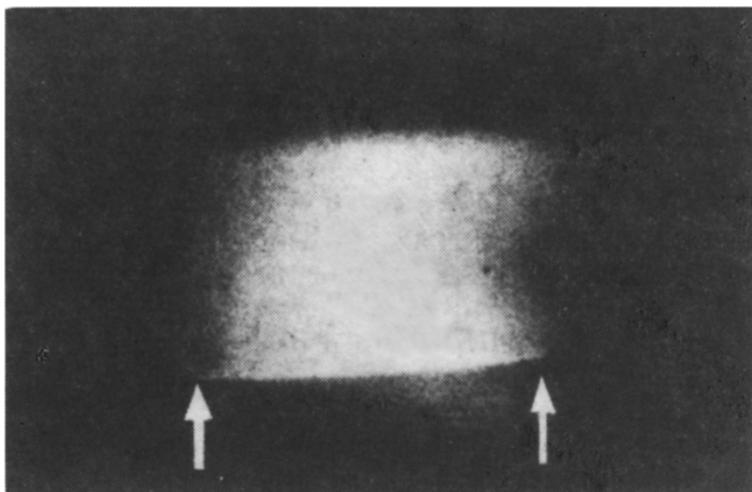


Рис. 1. Фотографии разрядного промежутка. $P = 0.05$ Тор, $J = 4.2$ кА. Стрелками обозначено катодное отверстие.

Включение разряда проводилось в двух режимах – самопробоя и пробоя с помощью цепи поджига, когда начальное напряжение, подаваемое на разрядный промежуток от заряженного конденсатора, было меньше пробивного. Зависимость пробойного напряжения от давления в отсутствии поджига приведена в таблице.

U , кВ	7.9	4.7	3.5	2.5	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3
P , Тор	0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14

В обоих режимах наблюдался колебательный разряд конденсатора с периодом и током, определяемыми в основном параметрами цепи источника питания. Эпограммы свечения разряда в этих случаях качественно не отличались и свидетельствовали о том, что ток протекает в центральной области, определяемой диаметром отверстий в электродах (рис. 1). Отметим, что при смене полярности тока наблюдалось погасание разряда с его последующим зажиганием без внешнего поджига.

В режиме управляемого включения начальное напряжение на промежутке варьировалось в пределах 2–10 кВ, максимальный ток при этом составлял 5 кА. Поджигающий импульс имел следующие параметры: $U_p = 0.7$ кВ, $J_p = 0.5$ А, $t_p = 1$ мкс.

Вольт-амперная характеристика псевдоискрового разряда представлена на рис. 2. Здесь зачеркнутыми знаками нанесены значения U_p и J , относящиеся к первому максимуму тока, достигаемому при различных начальных напряжениях U_0 и давлениях газа P . Остальными знаками нанесены значения $U_p(J)$, соответствующие различным моментам времени от первого максимума тока до его нуля. Видно, что характеристика $U_p(J)$ носит квазистационар-

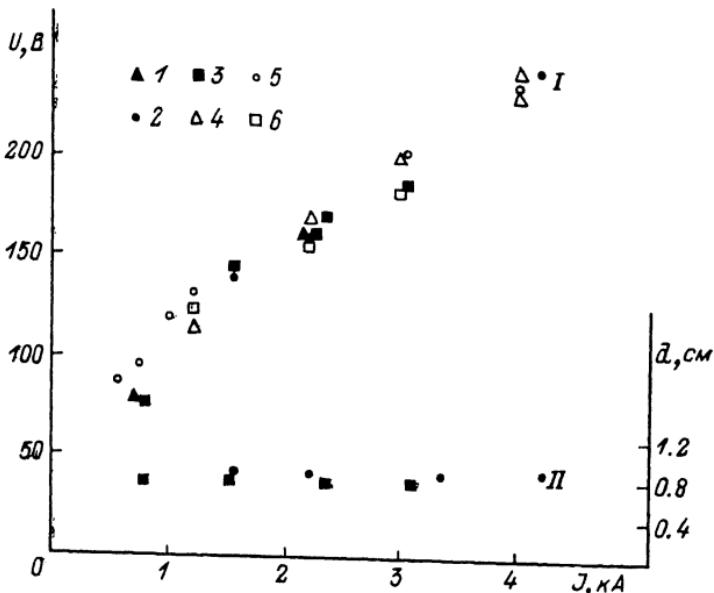


Рис. 2. ВАХ разряда (I) и зависимость диаметра зоны свечения d от тока J (II). 1, 2, 3 - $dJ/dt = 0$; 4, 5, 6 - $dJ/dt \neq 0$; 1, 4 - $P = 0.025$ Тор; 2, 5 - $P = 0.05$ Тор; 3, 6 - $P = 0.07$ Тор.

ный характер, т.е. мгновенные значения $U_p(J)$ соответствуют значениям $U_p(J)$, определенным в максимумах тока при $t = 1.5$ мкс и различных U_o . Из рис. 2 следует также то, что напряжение на разряде U_p определяется протекающим током и практически не зависит от давления газа P .

Зависимость $U_p(J)$ близка к линейной и может быть аппроксимирована выражением

$$U_p = (60 + 50J) В, \quad (1)$$

где J - значение тока в кА.

На рис. 2 приведены также значения диаметров светящегося столба плазмы между электродами, полученные из фотографий разряда при различных токах и давлениях газа. Видно, что размер зоны свечения во всех случаях близок к диаметру отверстий в электродах $d_o = 0.8$ см.

Обработка вольт-амперных характеристик разряда совместно с эзопограммами показала, что экспериментально определенные значения удельной проводимости плазмы в разряде σ (рис. 3) слабо зависят от тока и давления газа и имеют значения $\sigma \approx 20 \text{ Ом}^{-1} \text{ см}^{-1}$. Полученные значения σ близки по величине к проводимости, рассчитанной по формуле Спитцера для $T = 1$ эВ. Таким образом, можно сделать вывод, что в столбе псевдоискрового разряда газ сильно ионизирован и реализуется спитцеровская проводимость плазмы.

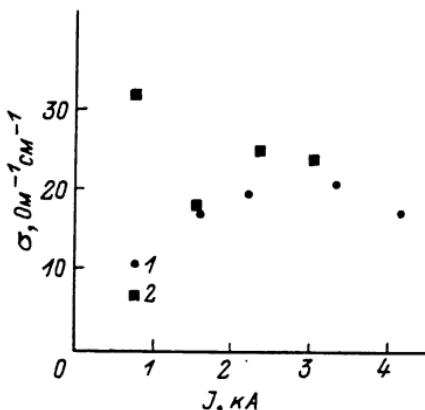


Рис. 3. Зависимость проводимости плазмы σ от тока разряда J .
1 - $P = 0.05$ Тор; 2 - $P = 0.07$ Тор.

Учитывая линейность вольт-амперной характеристики разряда и полагая однородность проводимости в столбе плазмы, для напряжения на разрядном промежутке можно написать выражение

$$U_p = U' + \frac{L}{G_c S} J, \quad (2)$$

где U' - катодное падение потенциала (для наших экспериментов), $U' = 60$ В, J - ток разряда, G_c - спитцеровская проводимость, L - расстояние между электродами, S - площадь отверстий в электродах.

Из (2) следует, что для снижения падения напряжения на проводящем промежутке при заданном токе необходимо увеличивать площадь отверстий в электродах и сокращать длину межэлектродного зазора.

Отметим, что увеличение S можно достигать как за счет большего радиуса отверстий, так и увеличением числа отверстий в электродах.

Таким образом, полученные в настоящей работе результаты позволяют связать такую важную характеристику коммутационного прибора, как прямое падение напряжения, с геометрическими размерами разрядного промежутка и протекающим током.

Список литературы

- [1] Christiansen J., Schultheiss C. // Z. Phys. 1979. A290. P. 35-41.
- [2] Billaut P. et al. // Pseudospark Switches. CERN. Geneva, 1987. 35 p.
- [3] Boggasch E. et al. // Proc. 5th IEE Pulsed Power Conf. Arlington, 1985. P. 820-823.

Поступило в Редакцию
17 октября 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 24

26 декабря 1990 г.

07

© 1990

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫХОДНОЙ ЭНЕРГИИ ПГС ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСНОЙ НАКАЧКИ

Г.П. Джотяи, А.В. Месропян

Для ряда практических приложений является важным получение максимально больших значений энергии в импульсе выходного излучения параметрического генератора света (ПГС). В настоящей работе исследована возможность оптимизации длительности гауссово-вого импульса накачки однорезонаторного ПГС (ОПГС) с целью получения максимальной энергии на частотах, генерируемых в ПГС волна при фиксированной энергии импульса накачки. Для анализа динамики взаимодействующих в ОПГС световых импульсов использована приближенная теория ОПГС, развитая в [1]. Эта теория основана на приближении среднего поля для резонирующей в ОПГС сигнальной волны, а также на предположении о достаточно большой длительности импульса накачки, превышающей время пробега импульсов взаимодействующих волн вдоль резонатора ПГС. Эти приближения позволили в [1] получить следующую сравнительно простую систему уравнений для интенсивностей волн, взаимодействующих в ОПГС:

$$T \cdot \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = N_o(t) \cdot \sin^2 \sqrt{y(t)},$$

$$I_x(z, t) = \frac{\gamma_x}{\gamma_H} \cdot I_H^o(t) \cdot \sin^2 \sqrt{y(t)} \cdot \frac{z}{L},$$

$$I_H(z, t) = I_H^o(t) \cdot \cos^2 \sqrt{y(t)} \cdot \frac{z}{L},$$

где

$$y(t) = \gamma_H \cdot \gamma_x \cdot L^2 \cdot I_c(t), \quad T = \frac{L}{\mu_c \cdot (1 - \sqrt{R})},$$

$$N_o(t) = \frac{\mu_c \cdot T \cdot \gamma_x \cdot \gamma_c \cdot L \cdot I_H^o(t)}{2}.$$

СОДЕРЖАНИЕ

1. Кантар Б.З., Никифоров А.И., Стенин С.И.	
Легирование сурьмой при низкотемпературной молекулярно-лучевой эпитаксии кремния. (05.1; 11)	1
2. Прокопьев Е.П. Диффузионно-аннигиляционная модель распада позитронных состояний на сферических дефектах в металлах. (05.1; 05.2)	6
3. Амусья М.Я., Шматов М.Л. Классическое описание притяжения резонансно поляризуемых частиц в поле световой волны. (01; 02)	10
4. Картужанский А.Л., Кехва Т.Э., Плаченов Б.Т., Резников В.А. Каналы AgI в кристаллах $AgCl$. (05.1; 05.3)	14
5. Именков А.Н., Капраничик О.П., Литвак А.М., Попов А.А., Чарыков Н.А., Яковлев Ю.П. Длинноволновые светодиоды на основе $GaInAsSb$ вблизи области несмешиваемости ($\lambda = 2.4\text{--}2.6$ мкм, $T=300$ К). (06.3)	19
6. Бушуев С.В., Прозоров Е.Ф., Ульянов К.Н. Характеристики квазистационарного псевдоискрового разряда в гелии. (04)	29
7. Джотян Г.П., Месропян А.В. Оптимизация выходной энергии ПГС по длительности импульсной накачки. (07)	33
8. Крюкова Л.М., Некурящих Е.В. Начальные стадии фазовых превращений в монокристаллах. V_2O_5 (05.3)	37
9. Крюкова Л.М., Леонтьев О.В. Особенности кристаллизации оксидов переходных металлов под действием электронов. (05.3)	40
10. Крюкова Л.М., Некурящих Е.В. Фазовые переходы в монокристаллах V_2O_5 в присутствии легирующих элементов. (05.3)	43
11. Богданов А.В., Иткин А.Л., Колесниченко Е.Г. О модели стимулирования конденсации ультрафиолетовым излучением. (03)	47
12. Бегишев И.А., Гуламов А.А., Камалов Ш.Р., Усманов Т., Хаджаев А.Д. Высокоэффективное параметрическое усиление света при инъекции излучения лазера на центрах окраски. (05.2; 07)	51
13. Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Храмцова Е.А. Формирование поверхностной структуры $Si(1M)$ (8×8)- N при взаимодействии $Si(111)$ - (7×7) с аммиаком. (03; 11)	55
14. Безуглый Б.А. Звездчатая диссипативная структура в неравновесной капле. (03; 05.3)	95

15. Какауридзе Г.А., Шавердова В.Г., Швайцер Я.А., Шаталин И.Д. К исследованию влияния матрицы на фотоанизотропию азокрасителей. (О7)	59
16. Амусья М.Я., Шматов М.Л. Влияние границы плазма-вакуум на излучение лазеров без зеркал. (О2; О7)	63
17. Зверев М.М., Кутковой А.В., Мамаев С.А., Певцов В.Ф., Тарасов М.Д. Исследование когерентных свойств полупроводниковых лазеров с электронным возбуждением в поперечной геометрии. (О6.3)	69
18. Воеводин А.А., Гладкий В.П., Прохорова И.А., Яковенко Н.А. О возможности создания новых интегрально-оптических поляризаторов и преобразователей волноводных мод. (О6.3)	73
19. Достов В.Л., Жиляев Ю.В., Ипатова И.П., Куликов А.Ю. Оптимизация режима роста арсенида галлия в хлоридной газотранспортной системе. (О3; О6.2)	77
20. Халилов В.Ш. Особенности деформирования двухфазных систем типа: пористая среда-жидкость. (О3; О5.1)	83
21. Климов А.И., Мышин Г.И. Интерферометрические исследования ударных волн в газоразрядной плазме (О.З; О4; О7)	89